### Cited reference 2

- [19] Taiwan, Republic of China
- [12] Patent Publication
- [11] Paten No: 444754
- [44] Date of Patent: July 01, 2001
- [51] Int. Cl. 06: B65D85/90
- [54] Improved IC product tray
- [21] Appl. No.: 089211254
- [22] Filed: June 30, 2000
- [72] Inventors: LI, SHIN-HUEI; Taiwan SHIE, YING-WEI; Taiwan
- [74] Assignee: Advanced Semiconductor Engineering, Taiwan
- [57] Claims:
- 1. an improved IC product tray, wherein a top surface of said tray has a plurality of horizontal and vertical lines with a specific interval, said lines dividing the area of said top surface into a plurality of accommodating spaces as an array, characterized by:

said accommodating space including a square accommodating slot, the inner surface of said accommodating slot having a slop with a bigger size at the top opening and smaller size at the bottom.

- according to an Improved IC product tray in claim 1, wherein the accommodating slots can be connected.
- according to an Improved IC product tray in claim 1, wherein the accommodating slots can be unconnected.

### Brief Descriptions of the Drawings:

- Fig 1. is a cross-sectional view of the first exemplary according to the present invention
- Fig 2. is a plan view of the first exemplary according to the present invention
- Fig 3. is a cross-sectional view of the second exemplary according to the present invention

- Fig 4. is a plan view of the second exemplary according to the present invention
- Fig 5. is a plan view of the third exemplary according to the present invention
- Fig 6. is a top view of the structure according to the Prior Art
- Fig 7. is a cross-sectional view of the structure according to the Prior Art
- Fig 8. is a plan view of the structure according to the Prior Art  $\cdot$

# 中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 444754

07月01日 90年 (2001) [44]中華民國

新型

全 4 頁

[51] Int.Cl 06: B65D85/90

稱: 改良型 I C產品承載盤 [54]名

[21]申請案號: 089211254

[22]申請日期: 中華民國 89年 (2000) 06月 30日

[72]創作 人:

李新輝 謝榮尾 高雄市三民區天祥一路一二五巷五十號 高雄縣大社鄉自強街十六巷二十六號

[71]申請人:

日月光半導體製造股份有限

高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號

[74]代理人: 林鎰珠 先生

[57]申請專利範圍:

1.一種改良型 IC 產品承載盤,其頂面具 有多數縱橫排列的間隔條,間隔條將 承載盤頂面區隔成多數整齊排列的容 置空間,其特徵在於:

容置空間內具有方形的容置槽孔,容 置槽孔的內周壁均呈斜面型態,且其 上方端口較大,下方端口較小。

- 2.如申請專利範圍第 1 項所述改良型 IC 產品承載盤,其中容置槽孔可為買通 之型態。
- 3.如申請專利範圍第 1 項所述改良型 IC 產品承載盤,其中容置槽孔可為未買 通之型態。

圖式簡單說明:

第一圖:係本創作第一種結構型態

之剖面示意圖。

第二圖:係本創作第一種結構型態 之實施示意圖。

2

第三圖:係本創作第二種結構型態 之剖瓦示意圖。

第四圖:係本創作第二種結構型態 之實施示意圖。

第五圖:係本創作第三種結構型態 之實施示意圖。

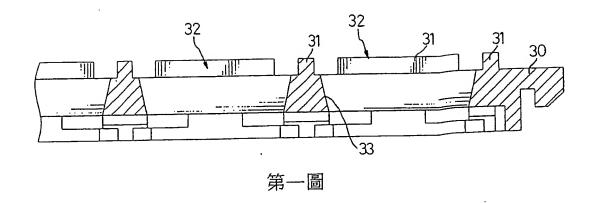
第六圖:係習用結構之平面示意 10. 圖。

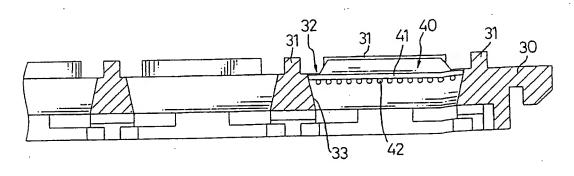
> 第七圖:係習用結構之剖面示意 圖。

第八圖:係習用結構之實施示意

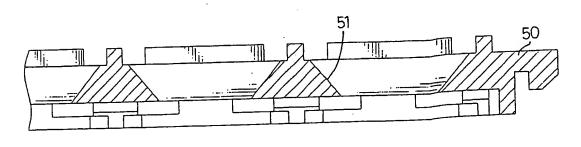
15.

5.

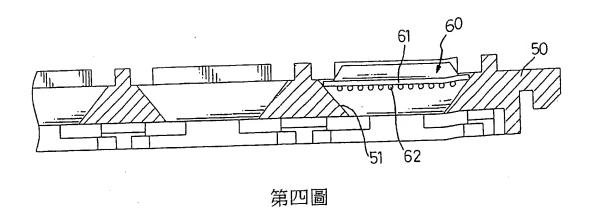




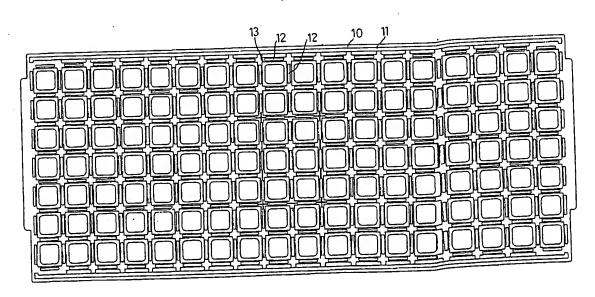
第二圖



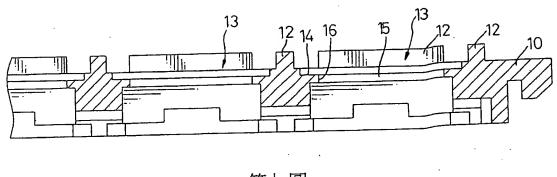
第三圖



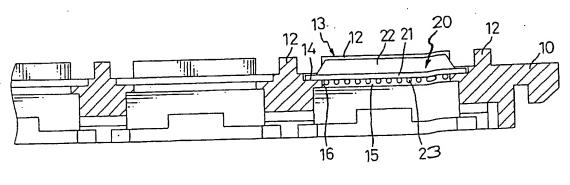
第五圖



第六圖



第七圖



第八圖

申請	日期	89.6.30
策	號	8921124
赖	別	B150 80790

. C4

444754

線

( )	以上各欄由本局填註)		
	<b>彩</b> 月日	明書	
一、發明 一、新型 名稱	中 文 改良型IC產品承載盤		
	英文		
二、發明人	世 名 1. 李 新 輝 2. 謝 瑩 尾		
	図 籍 中 華 民 國		
	住·居所 1. 高雄市三民區天祥一路 1 2. 高雄縣大社鄉自強街 16:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
三、申请人	姓 名 (名稱) 日月光半導體製造股份有限	公司	
	國籍中華民國		*
	住、居所 (事務所) 高雄市楠梓加工出口區經三	_路 26 號	
	代表人張度生姓		

經濟部打其明司局員正消費合作註即製

)

### 改良型IC產品承載盤

英文創作摘要(創作之名稱:

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

本創作係關於一種改良型IC產品承載盤,尤指一種可提供一尺寸範圍內之所有規格的IC產品均可承放於其上,而且IC產品放置後可穩固定位之實用性結構者。

按,當IC產品欲出廠時,係將多數IC產品呈整齊 排列放置於承載盤上方,再將多數承放有IC產品的承載 盤平整層疊,經過包裝之後即可出廠。

如第六圖及第七圖所示,承載盤(10)係外型為規格尺寸大小之方型盤體,其頂面的周邊形成有突出的外框條(11)內部則佈設有多數呈縱橫排列的間隔條(12)將承載盤(10)的頂面區隔成多數整齊排列的容置空間(13)內均具有一淺槽(14),淺槽(14)中央形成有穿孔(15),並使穿孔(15)的頂端口內周緣突伸形成有跨置凸緣(16)。

再配合参看第八圖所示,IC產品(20)係具有一基板(21),基板(21)的頂面為一封 裝體(22),基板(21)的底面則佈設有多數錫球(23),其使用時,係將IC產品(20)放置於容置空間(13)內,使IC產品(20)的基板(21)呈位於沒槽(14)中,並呈跨設於跨置凸緣(16)的上方,錫球(23)則位於穿孔(15)中。

由於,「C產品之規格大多是以基板之外型尺寸來區分,所以承載盤也必須隨著所欲承放的「C產品而有多種規格設置,尤其「C產品之基板每個相鄰規格之間的尺寸

# 五、創作説明(ン)

有鑑於此,本創作者乃設計出本創作改良型IC產品承載盤,藉以提供一種可提供一尺寸範圍內之所有規格的IC產品均可承放於其上,而且IC產品放置後可穩固定位之結構者。

為使 貴審查委員能更進一步瞭解本創作 之結構、特

# 請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁!

# 五、創作説明(ろ)

徵及其主要創作目的,茲附以圖式詳細說明如后:

(一)·圖式部份:

第一圖:係本創作第一種結構型態之剖面示意圖。

第二圖:係本創作第一種結構型態之實施示意圖。

第三圖:係本創作第二種結構型態之剖面示意圖。

第四圖:係本創作第二種結構型態之實施示意圖。

第五圖:係本創作第三種結構型態之實施示意圖。

第六圖:係習用結構之平面示意圖。

第七圖:係習用結構之剖面示意圖。

第八圖:係習用結構之實施示意圖。

(二)·圖號部份:

(10)承載盤

(11)外框條

(12)間隔條

(13)容置空間

(14)淺槽

(15)穿孔。

(16)跨置凸緣

(20) I C產品

(21)基板

(22) 封裝體

(23)錫球

(30)承載盤

(31)間隔條

(32)容置空間

(33)容置槽孔

(40) I C產品

(41)基板

(42)錫球

(50) 承載盤

(51)容置槽孔

(60) I C產品

(61)基板

(62) 錫球

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

(70)承載盤

(71)容置槽孔

# 五、創作說明(屮)

本創作係關於一種改良型 I C產品承載盤,其係於承載盤上方設置有多數個可供承放 I C產品的容置空間,然其具有多種結構型態,以下則配合圖式一一說明:

第一圖所示為第一種結構型態之承載盤,其承載盤 (30)的頂面具有多數呈縱橫排列的間隔條(31), 使各間隔條(31)將承載盤(30)的頂面區隔成多數 整齊排列的容置空間(32),且容置空間(32)內 穿設有方形的容置槽孔(33),該容置槽孔(33)的 內周壁均呈斜面型態,使其上方端口較大,而下方端口較 小。

再配合参看第二圖所示,其實施時,IC產品(40)之基板(41)係跨置於容置槽孔(33)中呈斜面型態的內周壁上,所以,若IC產品(40)之基板(41)尺寸係界於容置槽孔(33)的上方端口尺寸與下套置槽孔(33)的上方端口尺寸之間,均可以該承載盤(30)來承入,而可以強化(30)的種類不需要再以單一尺寸來區分,而可以一尺寸範圍來區分,以減少所需承載盤(30)的種類數量及生產成本。

第三圖及第四圖所示為第二種結構型態之承載盤,該 承載盤(50)之容置槽孔(51)中呈斜面型態的內周 壁,其係可為多種傾斜角度設計,主要用意是因為不同規 格及不同廠商所需要的IC產品(60),其基板(6 1)底面之錫球(62)與基板(61)邊緣的距離均不 盡相同,如第三、四圖所示錫球(62)與基 板(61)

# 五、創作說明(5)

邊緣的距離較大時,則可利用容置槽孔(51)內周壁傾斜角度較大的承載盤(50)來承放,同時該種承載盤(50)所能承放IC產品(60)的規格尺寸範圍也較大,若錫球(42)與基板(41)邊緣的距離較小時,如第一、二圖所示,則可利用容置槽孔(33)內周壁傾斜角度較小的承載盤(30)來承放,以避免錫球(42)受到放置槽孔(33)內周壁的碰觸而損壞。

另外再参看第五圖所示,第三種結構型態之承載盤 (70)容置槽孔(71)底端口亦可為不貫穿之設計, 其使用情形與前述兩種結構型態都相同。

藉由上述之結構設計,使本創作改良型IC產品承載 盤具有以下優點:

- 1.可供一尺寸範圍內之所有規格的IC產品承放:由 於其放置槽孔之內周壁均呈斜面型態設計,而且上方之端 口較大,下方之端口較小,使得規格大小界於放置槽孔之 上方端口與下方端口之間的所有IC產品均可承放,可減 少承載盤的種類數量及生產成本。
- 2. I C產品放置後可穩固定位:由於其放置槽孔之內 周壁均呈斜面型態設計,而且上方之端口較大,下方之端 口較小,使 I C產品放置於其中之適當處時,其基板的邊 緣則與放置槽孔的內壁面完全抵靠,而不會有 間隙存在, 使其放置後可穩固定位。

綜上所述,本創作改良型 I C產品承載盤 乃具有如上 所述之優點,誠為一創新之實用性設計,應符 合新型專利 五、創作說明( 💪)

要件,爰依法提出申請。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

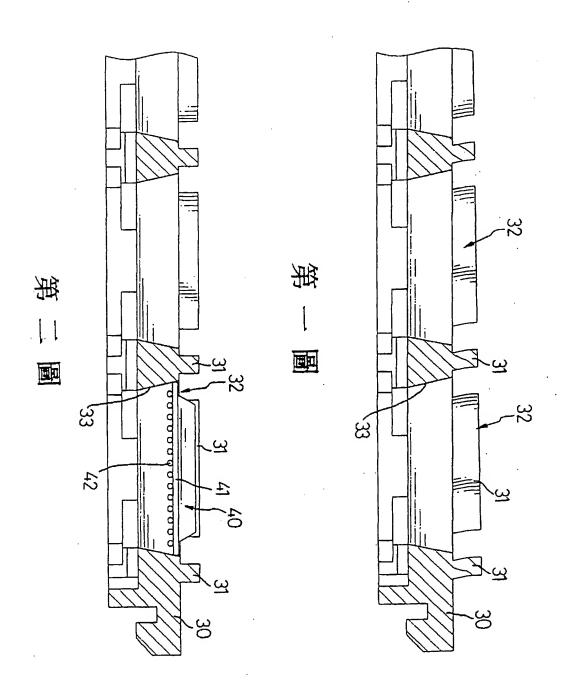
8

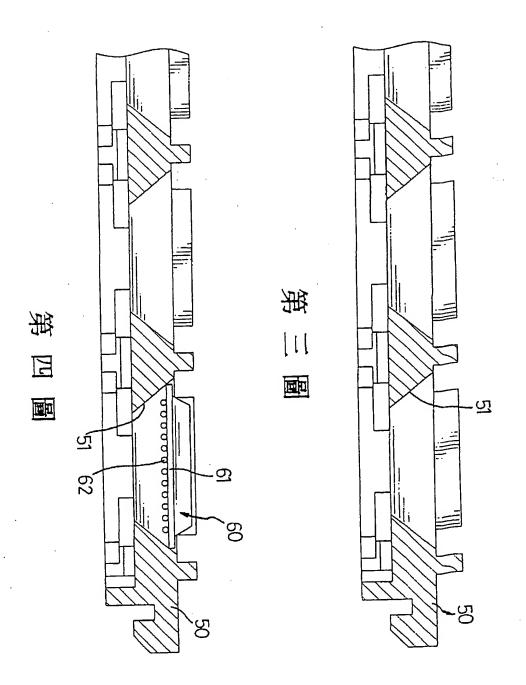
# 六、申請專利範圍

1·一種改良型IC產品承載盤,其頂面具有多數縱 橫排列的間隔條,間隔條將承載盤頂面區隔成多數整齊排 列的容置空間,其特徵在於:

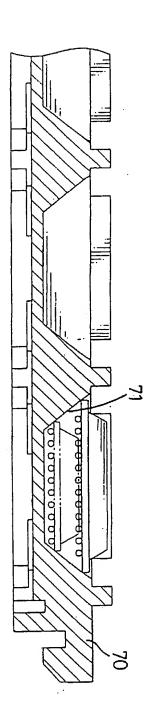
容置空間內具有方形的容置槽孔,容置槽孔的內周壁均呈斜面型態,且其上方端口較大,下方端口較小。

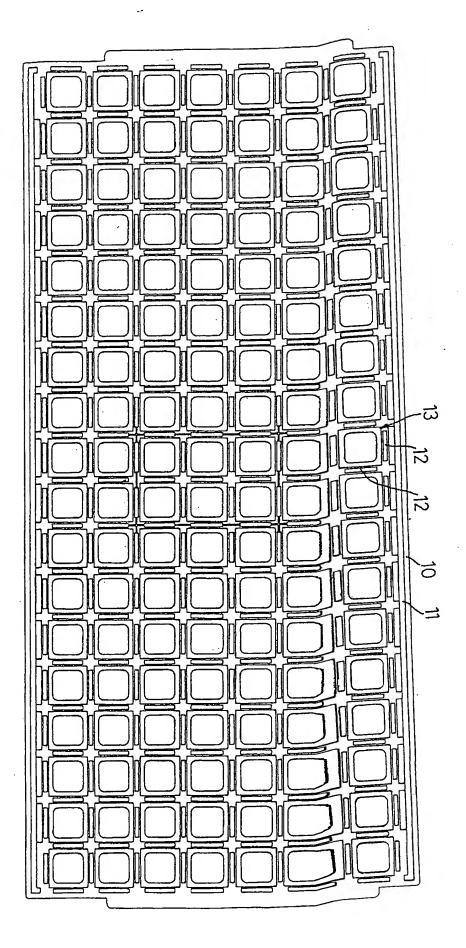
- 2.如申請專利範圍第1項所述改良型IC產品承載盤,其中容置槽孔可為貫通之型態。
- 3·如申請專利範圍第1項所述改良型IC產品承載盤,其中容置槽孔可為未貫通之型態。



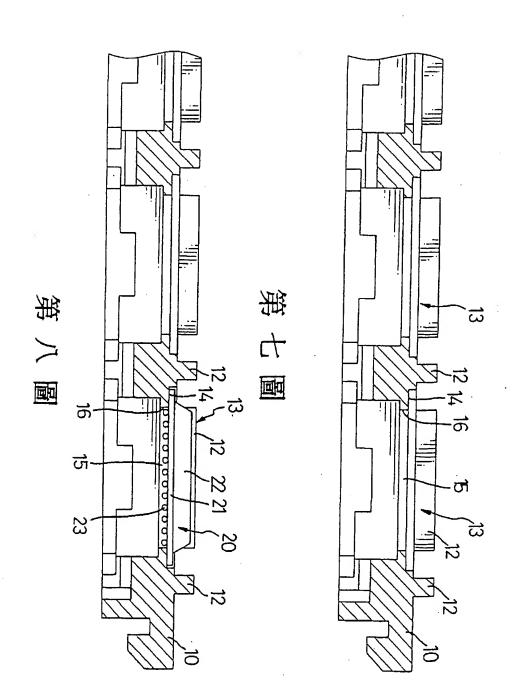








回回



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
$\square$ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
$\square$ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.